文章编号: 1004-0609(2013)S1-s0316-04

氟离子含量对 Ti2448 纳米晶在模拟唾液中腐蚀行为的影响

李 季,李述军,白 芸,郝玉琳,杨 锐

(中国科学院 金属研究所 沈阳材料科学国家(联合)实验室, 沈阳 110016)

摘 要:研究了经冷轧纳米化处理的医用 Ti-24Nb-4Zr-8Sn 纳米晶合金(简称 NS-Ti2448 合金)在 37 ℃的模拟人体 唾液(ASS)中的腐蚀行为,探索 F 离子含量对该合金在模拟人体环境中电化学行为的影响。实验采用动电位极化 曲线、电化学阻抗谱(EIS)、Mott-Schottky 曲线等测试方法,对不同 F 离子含量条件下 NS-Ti2448 合金的电化学 性能展开研究。结果表明:在 37 ℃的 ASS 溶液中,当 F 离子含量较低(<0.1%)时,NS-Ti2448 合金表现出很好 的耐蚀性;而当 F 离子含量达到 1%时,合金钝化膜的保护性迅速丧失,表现为 *I*_{corr} 增大,阻抗大幅度下降,合金在整个电位区间内为活性溶解,钝化膜内缺陷密度增大等特征。 关键词:Ti2448 合金;电化学;模拟唾液;氟离子

中图分类号: TG146.2⁺3 文献标志码: A

Electrochemical behavior of nanostructured Ti2448 alloy in artificial saliva at 37 °C with fluoride

LI Ji, LI Shu-jun, BAI Yun, HAO Yu-lin, YANG Rui

(Shenyang National Laboratory for Materials Science, Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016, China)

Abstract: The electrochemical behavior of the nanostructured Ti-24Nb-4Zr-8Sn (NS-Ti2448) alloy, for application as biomedical implant materials, was investigated in artificial saliva with various fluoride concentrations at 37 °C. The aim of the present study was to evaluate the effect of F^- on the corrosion performance of NS-Ti2448 alloy in the simulated body fluid, utilizing electrochemical impedance spectroscopy (EIS), Mott-Schottky test, as well as potentialdynamic polarization measurement. Very low current density (J_{corr}) was obtained for the alloy when the fluoride was less than 0.1%, indicating a typical passive behavior and significantly low corrosion rate. With the fluoride concentration rising up to 1%, the electrochemical behavior changes to anodic dissolution, and the corrosion resistance dropped to a rather low level. EIS and Mott-Schottky results exhibited the same tendency, indicating a less stable and more defective film being formed with the fluoride concentration increasing.

Key words: Ti2448 alloy; electrochemistry; artificial saliva; F

近几十年来, 钛及钛合金由于具有优异的力学性 能、耐蚀性能和生物相容性而在整形外科、关节修复、 心脏瓣膜、口腔植入等领域得到广泛应用^[1-2]。其中, 口腔环境是一个相对复杂的体系。在正常条件下, 口 腔的 pH 值大约为 5.3^[3], 呈弱酸性, 里面存在着 Cl⁻、 S²⁻、Ca²⁺、PO₄³⁻等多种离子。对于植入口腔内的钛材 来说,难免会与之发生作用。另外,处于卤族首位的 F离子是口腔环境中普遍存在的一种离子,由于其具 有预防龋齿等医用功效,而在牙膏、漱口水等日常用 品中广泛添加。然而,F离子对于钝态合金具有极强 的威胁力,钛及钛合金也不例外^[4]。

Ti-24Nb-4Zr-8Sn 合金(简称 Ti2448 合金)是一种新

收稿日期: 2013-07-28; 修订日期: 2013-10-10

基金项目:国家自然科学基金资助项目(51071152,51271180,51271182);国家高技术研究发展计划资助项目(2012CB619103,2012CB933901,2012CB933902)

通信作者:郝玉琳,研究员,博士;电话: 024-83978841; E-mail: ylhao@imr.ac.cn

近开发的多功能β-型钛合金,具有高强度、低模量、 超弹性以及不含 Al、V等有毒元素等诸多优点,在生 物医用领域具有较为广阔的应用前景^[5-6]。Ti2448 合 金可以通过冷轧实现纳米化,使该合金晶粒尺寸小于 50 nm^[7]。作为一种在体液环境中耐蚀性良好的生物医 用金属材料^[8-9],F⁻离子浓度的变化会对该合金在模拟 唾液中的耐蚀性能产生怎样的变化是大家所关心的问 题。

本文作者选用经冷轧纳米化处理的 Ti2448 纳米晶 合金(NS-Ti2448)作为实验对象,研究在(37±1) ℃的模 拟唾液中, F⁻离子浓度的变化对于合金耐蚀性能的影 响。

1 实验

1.1 实验材料

实验选用纯度为 99.6%的海绵 Ti、99.25%的 Nb 屑、99.4%的海绵 Zr 和 TiSn 中间合金为原料, 经真空 自耗电弧炉熔炼 3 次后制得 Ti2448 合金铸锭。用上述 铸锭在 850 ℃锻造成截面积为 55 mm(宽)×15 mm(厚) 的板坯,表面打磨后经多道次冷轧变形,在无中间退 火条件下轧制成一定厚度的纳米块体板材,即为 Ti2448 纳米晶。合金的化学成分(质量分数,%)为: Nb 24.0、Zr 3.99、Sn 8.15、O 0.2、Ti 余量。用线切 割将合金材料加工成工作面积为 10 mm×10 mm 的块 状样品,在非工作表面上连接铜导线后,用环氧树脂 塑封。样品经 600-2000[#]水磨砂纸逐级打磨,用丙酮、 酒精和去离子水清洗表面,并放入培养皿中备用。

1.2 实验介质及条件

实验介质选用的是(37±1) ℃的模拟唾液 (Artificial Saliva Solution, ASS),其配置方法为:NaCl 0.4 g/L、KCl 0.4 g/L、NaH₂PO₄·2H₂O 0.69 g/L、 CaCl₂·2H₂O 0.906 g/L、Na₂S·9H₂O 0.005 g/L、尿素 1.0 g/L 依次溶于去离子水中,并用浓度为 2%的醋酸溶液 调节 pH 值到 5.3。通过向 ASS 溶液中添加 NaF,使溶 液中 F⁻离子的浓度分别达到 0.01%、0.1%、1%,测定 Ti2448 纳米晶在其中的电化学行为,并将这些数据与 不添加 NaF 的空白组的实验数据对照。本实验中所用 试剂均采用分析纯,溶液均用去离子水配置。使用恒 温水浴锅使温度维持在(37±1) ℃。

1.3 实验方法

电化学测试用 PARSTAT2273 电化学工作站完成,

采用三电极体系,工作电极为Ti2448纳米晶试样,参比电极为饱和甘汞电极(SCE),辅助电极为铂片。每次实验前,先将工作电极静置于溶液中1h,待开路电位稳定后开始电化学测试,分别进行电化学阻抗谱(EIS),Mott-Schottky曲线,动电位极化等电化学实验。电化学阻抗谱(EIS)的扫描频率从100kHz到10mHz,测试在开路电位下进行,所施加的电压为10mV的正弦波信号。Mott-Schottky曲线测试频率为1kHz,步长为50mV,电位测试范围为-1.0~2.0V。动电位极化曲线(PDS)从-1.0V正向扫描到3.0V,扫描速度为0.667mV/s。所有的电化学实验数据均有良好的重现性。

2 结果与讨论

2.1 动电位极化曲线

图 1 所示为 Ti2448 纳米晶在不同 F 离子浓度的 (37±1) ℃的 ASS 溶液中的动电位极化曲线。从图 1 中可以看出,溶液中 F 离子浓度的变化对于阴极极化 行为影响较小,但对于合金在阳极极化条件下的电化 学行为有着较为明显的影响。



图 1 NS-Ti2448 在(37±1) ℃含 F⁻的 ASS 中的动电位极化 曲线

Fig. 1 Potentiodynamic polarization curves for NS-Ti2448 in ASS with F⁻ at (37 ± 1) °C

对动电位极化曲线进行 Tafel 拟合,并将所得结 果列于表 1 中。当 F 离子浓度为 0.01%时,合金仅表 现出自腐蚀电位(φ_{corr})的小幅正移以及腐蚀电流密度 (J_{corr})略有增加,并且在 1.6 V 左右出现了一个较小的 活化峰。此时,由于溶液中 F 离子含量极其有限,其 对于合金的侵蚀性作用并不明显。当 F 离子含量增加 到 0.1%时,尽管试样仍表现出活化-钝化行为,但其 φ_{corr} 、 J_{corr} 的变化幅度已经较 0.01%时显著提高, φ_{pit} 明显负移,而对应的 J_{pp} 翻了一番,表明合金的钝化区 间明显缩小,且腐蚀速率显著增大^[10]。继续增大 F⁻离子含量,当溶液中的 F⁻离子含量达到 1%时, *q*_{corr}明显下降,Ti2448 纳米晶将不再出现钝态区,在监测 区间范围内,一直表现出活性溶解行为。此时的 *J*_{corr} 值达到低浓度的十倍以上,表明合金的腐蚀速率明显 增大,耐蚀性能大幅度下降。

表1 NS-Ti2448 在(37±1) ℃ASS 中的电化学参数

Table 1 Electrochemical parameters of NS-Ti2448 in ASS at (37 ± 1) °C

ASS solution	$J_{ m corr}/$ ($\mu A \cdot m cm^{-2}$)	$\varphi_{ m corr}/ m V$	$J_{\rm pp}/$ ($\mu {\rm A} \cdot {\rm cm}^{-2}$)	$arphi_{ m pit}$ / V
w(F ⁻)=0	0.112	-0.716	5.51	1.66
w(F ⁻)=0.01%	0.179	-0.592	5.05	1.63
w(F ⁻)=0.1%	0.252	-0.449	9.90	1.33
w(F ⁻)=1%	3.765	-0.807	-	-

2.2 电化学阻抗谱测试

电化学阻抗谱(EIS)是检测材料表面钝化膜耐蚀 性能的有效手段。图 2 所示为 Ti2448 纳米晶在不同 F⁻离子浓度条件下所测得的电化学阻抗谱曲线。

从图 2(a)可以看出,当溶液中 F 离子浓度≤0.01% 时,曲线表现为具有一个时间常数的容抗弧,且容抗 弧半径随着 F 离子的浓度的增大而减小。当 F 离子浓 度达到 0.1%时,曲线变为一个压扁的弧形,其对应的 直径与钝化膜电荷迁移电阻相关。进一步增加离子浓 度达到 1%时,容抗弧在直径显著减小的同时,还出 现了另一个容抗弧,原因可能与较高浓度的 F 离子加 入导致的弥散效应有关。

从图 2(b)所法的阻抗随着频率变化图上可以看 出,低频极化阻抗随着 F 离子浓度的增大而减小,这 表明了表面部分钛氧化物和铌氧化物的溶解过程加 强,表面钝化膜的稳定性降低。从图 2(c)可以看到, 随着 F 离子添加剂量的增大,最大相角及其对应的频 率区间逐渐减小。当 F 离子浓度达到 1%时,曲线在 1~10 Hz 处出现一个相位角,它所对应的是 Ti2448 纳 米晶表面氧化物膜和双电层的充放电与电荷转移过 程,说明此时电极表面发生了基体的阳极溶解。

2.3 Mott-Schottky 测试

Ti2448 纳米晶氧化膜的主要成分为 TiO_x。这种氧 化物介电常数较高,是一种典型的半导体材料。在本 研究中,通过 Mott-Schottky 测试来获得 Ti2448 纳米 晶钝化膜的半导体性能和载流子密度信息,以此作为 判断 F⁻离子浓度对合金电化学性能影响的重要依据。



图 2 NS-Ti2448 在含 F⁻的 ASS 中的 EIS 谱图 Fig. 2 EIS plots of NS-Ti2448 in ASS at (37±1) ℃ with F⁻: (a) Nyquist plots; (b) Bode |Z] plots; (c) Bode phase plots

图 3 所示为 1 kHz 的频率条件下 Ti2448 纳米晶在不同 F 离子浓度的条件下所测得的 Mott-Schottky 曲线。

从图 3 中可以看出,合金在不同 F 离子浓度条件 下测试所得的曲线在整个监测电位区间内的斜率均为 正。这表明 Ti2448 纳米晶表面钝化膜的半导体类型为 n-type,其中主要的缺陷类型为钛离子间隙和氧离子 空位。对于 n-tpye 型半导体,其载流子密度与电容关 系如下式所示:

$$\frac{1}{C^2} = \frac{2}{\varepsilon \varepsilon_0 e N_d} \left(E - E_{\rm fb} - \frac{kT}{e} \right) \tag{1}$$

$$N_{\rm d} = \frac{2}{\varepsilon \varepsilon_0 {\rm e}m} \tag{2}$$



图 3 NS-Ti2448 在含 F⁻ASS 中的 Mott-Schottky 曲线

Fig. 3 Mott-Schottky curves for NS-Ti2448 alloy in ASS with F^ at (37 \pm 1) $\,\,{}^\circ\!\mathrm{C}$

其中: *C* 代表空间电荷层电容, *ɛ* 为钝化膜的介电常数, ε_0 为真空介电常数(8.85×10⁻¹⁴ F/cm), e 为电子电荷(1.6×10⁻¹⁹C), N_d 为施主载流子浓度, *k* 为 Boltzmann常数(1.38066×10⁻²³J/K), *T* 为热力学温度, $E_{\rm fb}$ 为平带电位。根据 $1/C^2_{\rm SC}$ —*E* 曲线中直线度的斜率,可计算施主密度 $N_{\rm D}$, 且斜率越大, $N_{\rm D}$ 越小。对钝态区 0~1 V的 Mott-Schottky 曲线作线性拟合,将拟合所得的斜率 *m* 及其对应的载流子密度 $N_{\rm D}$ 列于表 2 中。

随着 F⁻离子浓度的增加, *m* 持续减小, 施主密度 *N*_D不断增加, 尤其当 F⁻离子浓度高达 1%时, Ti2448 纳米晶的载流子密度达到原来的 2 倍以上。由于载流 子的实质为存在于材料表面膜内的点缺陷,因此, F⁻ 离子浓度的增加可能会导致钝化膜内缺陷密度的增 加,从而导致材料的耐蚀性能下降。

表 2 NS-Ti2448 在(37±1) ℃ASS 中的载流子密度

Table 2 Donor density of NS-Ti2448 in ASS with F^- at (37 ± 1) °C

ASS solution	Slope/10 ¹⁰	$N_{\rm D}/10^{18}{\rm cm}^{-3}$
w(F ⁻)=0	1.226 0	1.440
w(F ⁻)=0.01%	1.218 0	1.450
w(F ⁻)=0.1%	1.075 0	1.642
w(F ⁻)=1%	0.567 2	3.113

3 结论

 在(37±1) ℃的模拟唾液中,随着 F 离子浓度 增加,Ti2448 纳米晶的 J_{cor} 不断增加,合金由活化 钝化态逐渐向活性溶解转变,不再出现钝态,表面钝 化膜的保护作用丧失。

2) 随着 F 离子浓度的增加, Ti2448 纳米晶阻抗

持续下降,相位角降低;同时,钝化膜的载流子密度 持续增大,膜内缺陷密度显著增加。

3) 在(37±1) ℃的模拟唾液中,由于体系呈弱酸性,F 离子对 Ti2448 纳米晶的侵蚀作用显著,当 F 离子达到 1%时,合金的耐蚀性降低。

REFERENCES

- GEURTSEN W. Biocompatibility of dental casting alloys[J]. Critical Reviews in Oral Biology & Medicine, 2002, 13(1): 71–84.
- [2] 李 军,李佐臣,陈杜娟. 新型外科植入用钛合金 TZNT 的生物相容性[J]. 中国有色金属学报, 2010, 20(4): 756-764.
 LI Jun, LI Zuo-chen, CHEN Du-juan. Biocompatibility of new titanium alloy TZNT for surgical limplant application[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2010, 20(4): 756-764.
- [3] HUANG H H. Effects of fluoride concentration and elastic tensile strain on the corrosion resistance of commercially pure titanium[J]. Biomaterials, 2002, 23: 59–63.
- [4] SCHIFF N, GROSGOGEAT B, LISSAC M, DALARD F. Influence of fluoride content and pH on the corrosion resistance of titanium and its alloys[J]. Biomaterials, 2002, 23: 1995–2002.
- [5] HAO Yu-lin, LI Shu-jun, SUN Su-ying, ZHENG Cai-yun, YANG Rui. Elastic deformation behaviour of Ti-24Nb-4Zr-7.9Sn for biomedical applications[J]. Acta Biomaterialia, 2007, 3: 277–286.
- [6] 张振波,李述军,郝玉琳,杨 锐,郭正晓.中温旋锻变形 Ti2448 合金的显微组织及力学性能[J].中国有色金属学报, 2010, 20(S1): s123-s126.
 ZHANG Zhen-bo, LI Shu-jun, HAO Yu-lin, YANG Rui, GUO Zheng-xiao. Microstructure and mechanical properties of warm-swaged Ti2448 alloy[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2010, 20(S1): s123-s126.
- [7] LI Shu-jun, JIA Ming-tu, PRIMA F, HAO Yu-lin, YANG Rui. Improvements in nonlinear elasticity and strength by grain refinement in a titanium alloy with high oxygen content[J]. Scripta Materialia, 2011, 64: 1015–1018.
- [8] BAI Yun, LI Shu-jun, PRIMA F, HAO Yu-lin, YANG Rui. Electrochemical corrosion behavior of Ti-24Nb-4Zr-8Sn alloy in a simulated physiological environment[J]. Applied Surface Science, 2012, 258: 4035–4040.
- [9] 白 芸,李述军,郝玉琳,杨 锐,郭正晓. 磷酸盐缓冲溶液 中 Ti-24Nb-4Zr-8Sn 合金的电化学腐蚀行为[J]. 中国有色金 属学报, 2010, 20(S1): s1030-s1033.
 BAI Yun, LI Shu-jun, HAO Yu-lin, YANG Rui, GUO Zheng-xiao. Electrochemical corrosion behavior of Ti-24Nb-4Zr-8Sn in phosphate buffer saline solutions[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2010, 20(S1): s1030-s1033.
- [10] de SOUZA K A, ROBIN A. Electrochemical behavior of titanium-tantalum alloys in sulfuric acid solutions[J]. Materials and Corrosion, 2004, 55(11): 853–860.

(编辑 杨 华)